JP49011467

Patent number:

JP49011467

Publication date:

1974-01-31

Inventor:

Applicant:

Classification:

- international:

- european:

Application number:

JP19720053695 19720530

Priority number(s):

JP19720053695 19720530

Report a data error here

Abstract not available for JP49011467

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

許 顯 ():

(2000円) *** 特許庁長官 昭和 47年 5月30日

1. 恶阴疗益积

军等体装盖,製造艺法

発明者 住所大阪市内倍市区長地町22年22号 レ・・フ株式会社内 でなった。

8. 特許出取人

住 所 大阪市阿倍野区長独町22番33号・名 祭 (504) ジャープ 株式 会社 ... 代表者 佐 伯 加

八 理 人

住 所 大阪市内倍野以長市町12番23号 レキープ 株式 会社内

6 名 中國士 (6236) 福 士 君·彦 祖母先 825 (200) 253-513 東京東西東州和

5. 都附書類の目録

(1) 明和音(2) 図 面

47. 053693

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 49-11467

❸公開日 昭49.(1974) 1.31

②特願昭 47-5-3695-

②出願日 昭47.(1972) 5.30

審查請求

米韻未

(全4頁)

庁内整理番号

520日本分類

6603 F7 7277 F7 7021 F7 7021 F7 6714 4A 6923 61 996B/1 99574 995,A2 130,D122 1540 1570

먯

/ 発明の名称 学導体異質の製造方法

4、特許対象の最低

3 外羽の鮮磁な説明

本効明な三元ネ章 - V 版化合物学将体を用いた

対策特殊を有する多層構造半導体製匠の製造方法を設する。

ま - ▼ 級化合物学等体製罐を材料として、一回の 放視成長法に依り等調品等製上にり空間 2 製 層を収入が以してなる等層構造学事件要懂の製 法には、 P 或不純物及び 2 或不純物の両者を類 加した服務を用いる方法がある。 この方法は政 解析を規調確ポート等を用いて基準上に接接 し 炉の冷却逃滅を機関しながらエビタキシャル成 女気を珍成するものである。

との時、上配向不規値は、好の値能及び存却返 成れ近線に関係した選択情報を著し、そのため 図書の選択情報の相違を利用する事に取つて決 返の時間磁を有する層が形成し持る。

的えは 06 A 8 を材料とする中央体表面の単位時 には、P型不利物として 2D を、L型不利物と して T8 を用い、内質の油析療数の温度及び含 対域度に対する収存性に進典がある事を特用し、 東次一方の事態型を水す不利物が多数に有出す る様なや均速度を選条単により当点上にP型油。 B 点版を形成している。

しかしながらこの様を製造方法では、角型で安定した不利害を得るのがひずかしく、近つて不利害就の前側が容易でない。即ら、上記 SD, 70 等の元素は高温で不安定であり高気しやすいる。一定改正の敵象が得らればくく、使つて将はの一定した素子を再発性よく得る事は不可能である。

この様を欠点を解決するために、両性不適衡として背談元業を成加した級減を用い、成別表元業が予望不過動あるいは単位不適物として使身に動く条件を見い出し、この条件に使つて好の温度供換するが、多層構立の半条体を設定を得る方法がすでに使来されている。この時間表示無(内えは51)が単位不利物から単型不利物へ反転する条件は、好の温度及び付知速度に促って一般的に決定されるリルー以低温度出来が行うれ、級関係に使って好点を両向する事から、行列性よく存住の

なければなりない。本地別では、光光や導体機 底型反共をかなりの範囲で目由に通べる様に、 PD 減合形成時の無疑範囲を広くする様なPD 立 反転重度簡単を得る景図を選択し、半導体機 酸の吸湿に対し検測な条件を導出すべく為られ たものである。

即ち本角明では、中導体技能の被相放及に頭し その時の成長条件つまり番級上に被機するため のソースの組成、炉の最高设料構度 (Tr)及 び初期格却感度 (Vo) を向定する事に似つ て一軸的に決定されるPご立反転成成 (Tc) の冷却速度 (Vo) 似存機能 (Tc-Po 函級) が、ソース中に個人する内性不規制の 似化似つ で大きく或化する単を知つて、これを利用して 防辺の手度器を単導体装置を待るようにした。 が、本発明をその一央権何である。 以下、本発明をその一央権何である (Gaal) A を存件とする等値制成年準体装置を設備する場 付について評価し、本発明を明らかにする。 第/図は (Gaal) As の該組成長時に設ける P 特闘昭49--11467 🛭 一足した手曲併進学事体災害が持られる。

これに対し、三元系ョード 気化合物学等体に登 ては、Pご B 反転送試出版を得るための条件が 供機であつて、試出版を一通的に決定する事は 可能ではない。

しかしながら、数相成長時に於て成長条件の一 数を固定する事に依り、両性不離物のユニア反 無調度(To)の製炭(T)及び帝却速度(Vo) が調度(To)の製炭(T)及び帝却速度(Vo)

本発明はかかる点に盛してあされたものであつて、何性不利物のPだり以転温能曲線を決定する状図を追求し、再製性よく多層構造中等体炎はを持る様にした事を特徴とする。また三元条 カーソ 例化合物学事件で PR 減分を形成しこれ K パイアス場上を印取する事に扱って技学等体 ボ子は発売するが、この時の発光放長は協品比 に収存する。35に結晶及長時に於ける場合には C 以及の過度によって変化するものである。位って発売学事体減量を形成しての発元改長を制御する場には、PR 減合が原時の進度を別的し

で立反転型度(To)の和利通能(Vo)依存 任(To-Vo 面框)を示す的である。この図を づるための最初放棄の切り取象件としては、ソー メ中へのAlの際加重の、/ f at f f f の取機性 弾性質 M=900℃、初級作用通便Voc=3.2 V分とする。また単純点基限としてはB屋GaAe を用いる。この時期/図より均白な機能質 To-Vo 問題は、過度及び冷却速度に調達して系統 的に変化するの分 b と進度及び冷却速度に調係 まく/方の今延速(P型)を取る部分Bの3領 域にわかれる。

本地明者は36元級幣/図18明らかな四く、
TO-U0 図域のがか1がソース中への両性不総
総81 の級加速に収存して大きく変化する事を
対らかにした。以681 の級加速を減少させる
と、TO-V0 図域の部分人は図の右側(角却返 度 V0が大の方向)に平行が動する。この平行
の動に似つて両性不過物である81 がり竣不調
物として個く減減(冷却返遅 V0が比較的小の
領域)が拡大される。 新/図代示す反転通度函数(Tc-Vc B線)は この資益を現代して、符母遊成が大の資源では 81 は B 近不利物として、常均遊成が小になる 資表では P 超不納物として耐く。 この時、上述 した如く G a A B 平部最近似上に依依するソース 中の、両性不認物としての B 1 の 放をかえると、 T 0 - V C 自確の部分 A 在図の如く変化するため、 B 1 が P 週不利物として働く延度及び冷却速度 の領域が検切する。そのて P D 変色を形成する 時、形成温度の可能な報因を相当広く取る事が できる。

対えばソース中への81 の高加量がの/ 35%である場合のTa-Va 表謝①に含て、かなりの為述 (840℃増立)で81 を立望不満物からり を不総物に反転させて92 場合を形成する為に な、がの自却速度をかなり遅く (0/℃/分以下)でる事が必要であるが、現在の速度物剤委領で はこの様なが知点度に関南する事は困難である。 ところが不知明に近えばソース中に高加する81 の量を成少する事に依り、減速度での92 減合

特際昭和一11467 (3)
の形成が好為となる。即ち、ソース中の81 並
とののまでがとすることにより70-Ve 由級®
が得られ、よりのU附近に計てはがの冷却速度
ひっと的のよび分別下にする単に依り、PE 疑
せがが成し待る。またソース中の81 量を0の2
Wを知てる時、でこ-Ve 由級圏が持られ、在つ
てこの場合には約1、7分別下の冷却速度 Ve を
PRO
現代してが異を別消する事に依りの一で近辺の
出度でPE 級性が形成される。

以上の如くして、企業不可能であつた映な高級 に於ても Pa 接合を形成する事が出来るため、 任意の傷品にを有する学事体機像が得られる。 地もその発光技長をかまりの範囲に返つで任業 に必然する事が可能できる。また一般に、年度 倍速の中球体製造を作成するのに野の進度影響 の域もお品な作が強度でものの範囲にあるでと、70 密線を持るには、第7回より明らかな如く、81 の協別並を0.03~0.03 〒19程度におぶ事に よつて可能できる。さらにとの様にして得られ た学場体動性に次て、その発光出力は高3回に 2/18TE

•

ボ丁四く81 の転加量化よつて相違する。分允 の相対出力を収集化するのは例にポナ四く、ソ ース中への81 の部加量がのの3~0.0 5 でもま である場合であつて、これは上述した《層碑造 半事体妄覧の制作をお品にするTo-∀o 出袖を 得るための81 の添加量と等しい。

のGEAlAN値が以及する。以に応しの反転型点

T1 をより5℃に送んで呼吸が底温度に送した 呼り型供表にある第3の冷却選尾Vol=Q/~Qs C/分をおんで直面側向する。この時期/のPE 接合が形成される。 さらに掛る反転性度 Ta 、セ 870℃に丸び舟び□型式波にある第3の冷却 点度 Uca=JU分~/ OU分 を述んで異常的的す る事にWo部ののPa 投合が形成されてn型値。 が収入する。この役、結系3の冷却返送Vcaで 学を呼吸すると、865℃に於て70-Vo 国際 の部分耳を戒妨して目域火転し、六びP殻層が 財政される(弟ノ図四)。 円。 前ノ図印な祭る 出れ)に当づく冷却返皮の制肉を、To-Vo 直線 上にボレス凶である。故凶から切らかな様に、 がほがよるよで以下になるとどの様な市が点度 なもつてしても成文層は予媒階となる。 この欲にしてノ妲の故俗成長で似り、ダ州条魚 の発力学研集はが得られ、その発光収失も正 強にもよりのAに動物する事が出来る。 間、上近したのはGBA148についての火路的で あるが、本発物は破失減的化放射される事なく

特路昭49-- 11467 (4)

13の三元系ューV 数化合物半導体、例えばGeA eP、GeInP その半導体だ容易に適用し得る事 に勿慮である。

以上好送した和く本発明の製造方法に依れば、 三元系の負 ー V 灰化合物や導体に対て、かをり の温度報別に買つて pa 设合を形成する事が出 果、そのため三元系化合物の消晶止に依存する pa 综合に対ける発光波炎を前押する事が可能 である。 35 K この様な前押はすべて将現性と く行い得るため、特性の一定したが磨棚選挙等 体装置を得やすく、大量生量に進めて選してい

4. 試動の数率な説明

第 / 四 亿 P 元 P 収 転 重 度 の 存 却 遊 度 依 存 任 を 不 す 図、 果 よ 図 C ソ - ス 中 へ の 8 1 森 加 堂 と 相 対 田 力 の 関 保 を 示 す 図 、 第 3 図 (f) C 不 美 男 の 一 美 昭 例 に 像 る 子 等 保 製 置 長 虚 方 伝 の 単 変 ブ ロ グ ラ ム を 示 す 図 、 第 3 図 (P) C 第 3 図 (f) の 単 直 ブ = グ ラ ム セ 、 単 配 皮 び 付 却 選 戻 の 例 収 と し て 示 し た 歯 で あ る 。 ①、②、②は両性不適物のアニュ反驳協定の内 均差度依存性を示す由値である。

代域人 弁護士 福 士 姓 首

